Translation of Cited Publications:

## Publication 1

Japanese Patent Public Disclosure (KOKAI) 61-168899

laid open: July 30, 1986 (or SHO 61)

Japanese Patent Application 60-8039

filed: January 19, 1985 (or SHO 60)

Inventor : Y. Hanada

Applicant: Nippon Sheet Glass Co., Ltd.

Claim: (single)

A low reflectivity, anti-static sheet which comprises a transparent sheet having a multiple-layered anti-reflection film coated on a surface thereof to show a decreased surface reflection, in which at least one layer of said multiple-layered film is a transparent, electrically-conductive membrane.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 168899

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		<b>@公開</b>	昭和61年(	198	6)7月30日
H 05 F 1/02		8224-5G					
G 09 G 1/00		7923-5C					
H 01 J 29/87		6680-5C					
29/89		6680-5C					
H 04 N 5/65		7013-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全3頁)

公発明の名称

低反射率带電防止板

②特 顋 昭60-8039

❷出 願 昭60(1985)1月19日

母発明者 花田

良幸

茨城県筑波郡谷田部町春日3-3-6

⑫発 明 者 円 城 寺 勝 久 ⑪出 願 人 日本板硝子株式会社 茨城県新治郡桜村梅園2丁目14-1 大阪市東区道修町4丁目8番地

砂代 理 人 弁理士 大野 精市

咞

発明の名称

低反射率带電防止板

特許請求の範囲

透明板表面に多層反射防止膜をコーティングすることにより表面反射を低減させた透明な低反射 事板において、多層反射防止膜を構成する層の少なくとも一層に透明導電膜を用いたことを特徴と する低反射率帯電防止板。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は導電性を付与された多層反射膜をコーティングした低反射率帯電防止板、特にブラウン管の改掛防止及び破損時のガラス破片飛散防止のために、ブラウン管前面に使用するのに適した低反射率帯電防止板に関する。

従来の技術

従来プラウン管の前面には、プラウン管の破損 防止及び破損時のガラス破片飛放防止のため、透 明なカベー板が貼り付けられている。このカメー板の改良されたものの表面には、外部光の反射によって像が写り画面が見にくくなるのをかってからに変が写り画面が見になる。多層の反射防止膜として発射を強がなった。の例えば3層型反射防止膜としては現りに MgF2 を、第三層に MgF2 を、第三層に MgF2 を、第四層に ZrO2 を 関助止膜が知られている。

発明が解決しようとする問題点

しかし、従来の反射防止膜に使われている光学 腰物質および基板となるガラスなどには導電性が ないため、ブラウン管動作中に表面が帯電し、人 体との放電を起こしたり、ほこりを吸着させて汚 れの原因となったりする欠点があった。

本発明は低反射防止膜の姿面の帯電を防止し、

特開昭61-168899 (2)

人体との故電を起したり、ほこりを吸着せず、汚れの原因を生じない低反射防止膜付透明板を得ることにある。

### 問題点を解決するための手段

本発明は低反射防止膜の表面の帯電を防止する ために、多層反射防止膜の少なくとも一つに導電 性(好ましくは / 0 K Q / S g 以下)を有する反射防 止膜を用いる。

すなわち、本発明は透明板表面に多層反射防止 膜をコーティングすることにより、表面反射を低減させた透明な低反射率板において、多層反射防止膜を構成する少なくとも一層に透明導電膜を用いたことを特徴とする低反射率帯電防止板を提供するものである。

本発明において透明板には板ガラスあるいはポリカーポネイトなどの透明なプラスチック板が使用できるが、通常ガラス板が使用される。多層反射防止膜を形成する光学材料には低屈折率層を形成する材料として屈折率 ロが / .3~/ .3程度の値を有する物質、例えば MSF2、SiO2 等が使用でき、

電位にならない。また本発明による低反射率帯電防止板はブラウン管表示装置のシャシー等に透明 導電膜を接続することにより、ブラウン管表示装置の使用時に発生する表面電荷がシャシーに逃げ、 その表面の電位は速かに接地電位と同電位になり 帯電を防ぐことができる。また前記透明導電膜は 他の光学膜と組み合わされて反射防止膜を構成し ており、その表面の反射率を低減する。

## 宴 施 例

以下、本発明の実施例について静述する。

## 実施例 /

屈折率 / . 5 2 のガラス板の表面に、屈折率が / . 6 3 で且つ厚みが / 3 0 nm の A 8 2 0 3 膜を形成して第 3 層光学層とし、この第 3 層光学層上に屈折率が 2 . 0 0 で、且つ厚みが 2 5 8 nm の 3 電電率が約 2 0 2 / 6 9 である ITO膜を形成して第 2 層光学層とし、更に第 2 層光学層上に第 / 層光学層として配析率が / . 3 9 で且つ厚みが / 2 8 nmの NgF 2 膜を形成した。このガラス板の表面に形成した 3 層型反射助止膜は真空蒸着法で形成され第 / 表にその膜

中屈折率層を形成する材料として屈折率 n が / . 6 ~/. 8 程度の値を有する物質例えば A & 2O3, CeP3, ThO2 等が使用でき、高屈折率を形成する材料と して、屈折率 n が / . 9~2. 5 程度の値を有し、且 つ透明電導膜を形成する In2O3, SnO2, In2O3と SnO2 との混合物(以下 ITOという), 2nO2, CdO等が使用できる。

本発明による低反射率帯電防止板を使用するには、透明板の周辺部の少くとも!ケ所において、透明板変面にコーティングされた反射防止膜の構成の一部に用いられている透明率電震を電防止板をですって管表示装置に用いる場合にはそのシャー等に接続された電極を透明準電膜の一部に接触させるなどすれば良い。

#### **Y**E β

本発明による低反射率帯電防止板は多層反射防止膜を構成する少なくとも一層に透明導電膜を用いるものであるから、その表面に発生する電荷が透明導電膜を遊じて速かに伝わり、その表面が高

## 構成を示した。

第 / 表 ( lo-3

	10 H	MS 57 GP	无子 展 序	
第 / 潛	NgF <sub>2</sub>	1.39	0.25510	
第2層	ITO	2.00	0.5/620	
第3階	A & 203	1.63	0.26/10	
盖板	ガラス	1.52	_	

得られた3 層型低反射率帯電防止板は第 / 図に示す分光反射率を呈した。

## 実施 例 2

型折率 / .3 2 のガラス板の表面に無年層光学製として超折率が 2 .0 0 で且つ厚みが 3 2 nm の ITO 製を形成し、第4 層光学製上に第3 層光学製として阻折率が / .3 9 で且つ厚みが 3 2 nm の MgP2 製を形成し、そして第3 層光学製上に第2 層光学製として超折率が 2 .0 0 で且つ厚みが 2 4 2 nm の導電率が約 2 0 2 / 8 9 である ITO製を形成し、更に第2 層光学製上に第 / 層光学製として屈折率が / .3 9 で、且つ厚みが / 2 4 nm の MgP2 製を形成 した。この 4 用型反射防止機は真空蒸着後で形成され、第2 役にその機構成を示した。

#	第二表		( lo-500 nm		
	物質	超折率	光学展算		
第/層	MgF 2	1.39	0.24810		
第2層	170	2.00	0.48410		
第3層	NgF 2	1.39	0.04310		
第4層	ITO	2.00	0.06310		
基板	ガラス	1.52	-		

得られた《層型低反射率帯電防止板は第2図K示す分光反射率を呈した。

## 発明の効果

以上のように本発明は多層反射防止膜により透明を表面の反射率を低減し、透過光による個像が外部光の反射により見にくくなることが防止できると同時に、多層反射防止膜を排成する層ののなくとも一層に透明電道膜を用いることにより、低反射率帯電防止板表面の帯電を防ぐことができる。

## 図面の簡単な説明

第/図は実施例/により得られた低反射率帯電 防止板の分光反射率、第2図は実施例2により得 られた低反射率帯電防止板の分光反射率である。

> 特許出題人 日本板硝子株式会社 網次醇 代理人 身理士 大 野 精 市型野理 海鎮遊

